

УДК 541.67:547.245

ХИМИЯ

А. Н. ЕГОРОЧКИН, Н. С. ВЯЗАНКИН, Н. А. ПРИТУЛА,
Т. И. ЧЕРНЫШЕВА, Г. К. СПИРИДОНОВА

**ЗАВИСИМОСТЬ $d_n - p_n$ -ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ Si — АРИЛ
ОТ ВЕЛИЧИНЫ ЗАРЯДА НА АТОМЕ КРЕМНИЯ**

(Представлено академиком Г. А. Разуваевым 19 I 1971)

В теоретических работах Джонса (1) и Крэга с сотрудниками (2), посвященных обсуждению проблемы $d_n - p_n$ -связывания с участием d -орбиталей атома М и p -орбиталей атомов X, предполагается, что критерием прочности такого рода связей служат величины интегралов перекрывания d_n - и p_n -орбиталей. При наличии на атоме М формального положительного заряда его диффузные d -орбитали сжимаются, что приводит к увеличению интегралов перекрывания и более эффективному $d_n - p_n$ -связыванию.

Экспериментально зависимость эффективности $d_n - p_n$ -взаимодействия в М — X-фрагменте от величины положительного заряда на атоме М изучать весьма сложно. Это связано с тем, что повышение положительного заряда на атоме М обычно достигается присоединением к последнему заместителей, обладающих —I-эффектом. Однако такие заместители, как правило, вступают в $d_n - p_n$ -взаимодействие с атомом М, и этот конкурирующий эффект повышает на М π -электронную плотность.

Таблица 1

Частоты валентных колебаний ν в связи Si—Н и значения $\Delta\nu$
в изученных соединениях

№ п.п.	Соединение	$\nu_{\text{эксп.}}$, см^{-1}	$\Sigma\sigma^*$ трех заместителей*	$\nu_{\text{выч.}}$, см^{-1}	$\Delta\nu$, см^{-1}
1	(n-CH ₃ C ₆ H ₄)(CH ₃) ₂ SiH	2123 **	0,45	2122	-1
2	(n-CH ₃ OC ₆ H ₄)(CH ₃) ₂ SiH	2122 **	0,47	2123	+1
3	C ₆ H ₅ (CH ₃) ₂ SiH	2120 **	0,60	2126	+6
4	(n-BrC ₆ H ₄)(CH ₃) ₂ SiH	2129 **	0,86	2132	+3
5	(n-ClC ₆ H ₄)(CH ₃) ₂ SiH	2128 **	0,87	2132	+4
6	[n-(CH ₃) ₂ NC ₆ H ₄] ₃ SiH	2110 (5)	0,48	2124	+14
7	C ₆ H ₅ (C ₂ H ₅) ₂ SiH	2113 **	0,40	2121	+8
8	(C ₆ H ₅) ₂ (C ₂ H ₅)SiH	2119 **	1,10	2137	+18
9	(n-CH ₃ C ₆ H ₄) ₃ SiH	2128 (6)	1,35	2144	+16
10	(n-CH ₃ OC ₆ H ₄) ₃ SiH	2128 (6)	1,41	2144	+26
11	(n-CH ₃ C ₆ H ₄) ₃ SiH	2126 (5)	1,59	2149	+23
12	(C ₆ H ₅) ₃ SiH	2126 **	1,80	2154	+28
13	(n-FC ₆ H ₄) ₃ SiH	2134 (6)	2,31	2165	+31
14	(n-ClC ₆ H ₄) ₃ SiH	2136 (6)	2,61	2172	+36
15	(n-FC ₆ H ₄) ₃ SiH	2141 (6)	2,85	2178	+37
16	(n-ClC ₆ H ₄) ₃ SiH	2138 (6)	2,94	2180	+42
17	(n-ClC ₆ H ₄) ₃ SiH	2146 (6)	3,06	2183	+37
18	(n-CF ₃ C ₆ H ₄) ₃ SiH	2147 (6)	3,45	2192	+45
19	(C ₆ F ₅)(CH ₃) ₂ SiH	2175 **	4,07 (7)	2206	+31
20	(C ₆ F ₅) ₃ SiH	2233 **	12,21 (7)	2394	+161

* Значения $\sigma^*(X_C_6H_4) = \sigma^*(X_C_6H_4) + 0,600$. Величины σ^* взяты из работы (4).

** Данная работа.

Поэтому величина заряда на атоме М определяется соотношением донорных и акцепторных свойств заместителей. Так, ранее нами показано⁽³⁾, что если при накоплении атомов брома в бромсиланах $d_{\pi} - p_{\pi}$ -взаимодействие в молекуле возрастает, то при увеличении числа алcoxигрупп суммарный эффект $d_{\pi} - p_{\pi}$ -взаимодействия в алкосилианах понижается. При изучении $d_{\pi} - p_{\pi}$ -взаимодействия в силанах, имеющих у атома кремния разнотипные заместители, возникают осложнения, связанные с эффектами p , σ -сопряжения, например, $\text{AlkO-Si} \rightarrow \text{Cl}$, $\text{Alk}_2\text{N-Si} \rightarrow \text{Cl}$ ⁽⁴⁾.

Нам представлялось, что для изучения зависимости степени $d_{\pi} - p_{\pi}$ -взаимодействия от величины положительного заряда на атоме кремния наиболее удобны фенилсиланы $\text{Alk}_{3-n}(\text{XC}_6\text{H}_4)_n\text{SiH}$, где X — различные мета- и пара-заместители, а $n = 1 - 3$ (табл. 1). В зависимости от природы и положения (мета, пара) заместителя X индуктивная константа Тафта σ^* группы XC_6H_4 варьирует в довольно широких пределах. Например, в соединениях $(\text{XC}_6\text{H}_4)_3\text{SiH}$ индуктивное влияние трех ароматических заместителей при $X = n-(\text{CH}_3)_2\text{N}$ близко к $-I$ -эффекту одного атома водорода, а при $X = n-\text{CF}_3$ — больше $-I$ -эффекта галогена. Индуктивное влияние трех пентафторфенильных групп в $(\text{C}_6\text{F}_5)_3\text{SiH}$ приблизительно равно $-I$ -эффекту четырех атомов фтора. Ясно, что при столь значительном варьировании I -эффекта ароматических заместителей эффективный заряд атома кремния претерпевает существенные изменения.

С другой стороны, π -электронный заряд ароматических колец в зависимости от природы X, по-видимому, изменяется незначительно. Основанием для такого заключения служат данные по расчетам электронной плотности в монозамещенных бензолах методом молекулярных орбит. Например, по данным Стрейтвайзера⁽⁹⁾, заряды на атомах углерода колец анилина и хлорбензола составляют $1 \pm 0,03$ заряда электрона. Кроме этого, спектры п.м.р.⁽¹⁰⁾ и дипольные моменты⁽¹¹⁾ свидетельствуют, что в дизамещенных производных бензола заместители, если между ними отсутствуют эффекты полярного сопряжения, оказывают аддитивное влияние на распределение электронной плотности в кольце. Иными словами, для соединений $\text{Alk}_{3-n}(\text{XC}_6\text{H}_4)_n\text{SiH}$ можно ожидать, что возмущение π -электронной плотности колец заместителями X не скажется заметным образом на $d_{\pi} - p_{\pi}$ -взаимодействии в связи Si—арил.

Оценим теперь величину $d_{\pi} - p_{\pi}$ -взаимодействия в соединениях табл. 1. Количественной мерой этого эффекта являются разности $\Delta\nu$ ^{(3), (4)} между частотами валентных колебаний связи Si—H, вычисленными по уравнению $\nu = 23,1 \Sigma\sigma^* + 2112$ (где $\Sigma\sigma^*$ — сумма индуктивных констант трех заместителей у атома кремния) и экспериментальными частотами ($\nu_{\text{эксп}}$). Как видно из табл. 1, значения $\Delta\nu$ изменяются в широком диапазоне, возрастая с увеличений $-I$ -эффекта арильных заместителей у

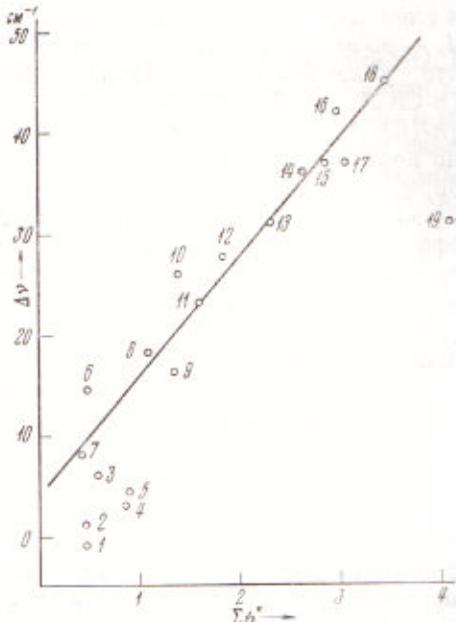
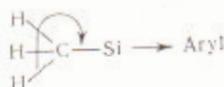


Рис. 1. Зависимость между величинами $\Delta\nu$ и суммами индуктивных констант $\Sigma\sigma^*$ трех заместителей в силанах $\text{Alk}_{3-n}(\text{XC}_6\text{H}_4)_n\text{SiH}$. Нумерация точек на графике та же, что в табл. 1

атома кремния, т. е., как следует из изложенного, с повышением положительного заряда на центральном элементе. Из рис. 1 следует, что рассматриваемая зависимость близка к линейной. Если прямую провести через точки, соответствующие соединениям №№ 7—9, 11—18 ($\Delta v = 12\sum\sigma^* + 4$, метод наименьших квадратов, $r = 0,984$), становятся отчетливо заметными небольшие положительные отклонения для соединений №№ 6 и 10 и отрицательные отклонения для метилсиланов №№ 1—5 и

19. Полярное сопряжение $(CH_3)_2N$ —  Si действует в том же направлении, что и эффект $d_a - p_\pi$ -взаимодействия. Этим объясняется механизм явления, интерпретируемого при изучении дипольных моментов как увеличение $d_a - p_\pi$ -взаимодействия при введении в пара-положение к элементу IVB группы электронодонорных заместителей⁽¹²⁾. Эффект $d_a - p_\pi$ -взаимодействия в молекуле при этом отнюдь не увеличивается, на что указывают, например, значительно большие значения Δv в $(n\text{-ClC}_6H_4)_3SiH$ (36 см^{-1}) и $(C_6H_5)_3SiH$ (28 см^{-1}) по сравнению с $[n\text{-}(CH_3)_2NC_6H_4]_3SiH$ (14 см^{-1}). Полярное сопряжение лишь незначительно повышает π -акцепторные свойства атома кремния, которые в основном определяются величиной заряда на центральном атоме, зависящей от $-I$ -эффекта арильных заместителей. Весьма показательно, что в $(C_6F_5)_3SiH$ эффект $d_a - p_\pi$ -взаимодействия очень велик из-за большого $-I$ -эффекта трехпентафторфенильных заместителей, резко повышающих положительный заряд на атоме кремния. Значение Δv в $(C_6F_5)_3SiH$, вычисленное по уравнению $\Delta v = 12\sum\sigma^* + 4$ (151 см^{-1}), близко к экспериментально найденной величине Δv (161 см^{-1}).

Занижение значений Δv в метилсиланах (соединения №№ 1—5, 19) обусловлено σ, σ -сопряжением



действующим в направлении, обратном эффекту $d_a - p_\pi$ -взаимодействия, и, по-видимому, возрастающим при увеличении $-I$ -эффекта арильного заместителя. Последнее следует из большой величины отклонения точки, соответствующей соединению $(C_6F_5)(CH_3)_2SiH$.

Институт химии
Академии наук СССР
Горький

Поступило
12 I 1971

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ H. H. Jaffe, J. Phys. Chem., 58, 185 (1954). ² D. P. Craig, A. Massoll et al., J. Chem. Soc., 1954, 332. ³ А. Н. Егорочкин, Н. С. Вязанкин, ДАН, 196, 99 (1971). ⁴ А. Н. Егорочкин, Н. С. Вязанкин, С. Я. Хорошев, Изв. АН СССР, сер. хим., 1970, 2609. ⁵ J. Chatt, C. Eaborn et al., J. Chem. Soc. A, 1970, 1343. ⁶ D. E. Webster, J. Chem. Soc., 1960, 5132. ⁷ Т. А. Маstryukova, М. И. Кабачник, Усп. хим., 38, 1751 (1969). ⁸ В. А. Пальм, Основы количественной теории органических реакций, Л., 1967, стр. 150. ⁹ Э. Страйтвизер, Теория молекулярных орбит для химиков-органиков, М., 1965, стр. 330. ¹⁰ Дж. Эмсли, Дж. Финей, Л. Сатклиф, Спектроскопия ЯМР высокого разрешения, 2, М., 1969, стр. 85. ¹¹ В. И. Минкин, О. А. Осипов, Ю. А. Жданов, Дипольные моменты в органической химии, Л., 1968, стр. 180. ¹² V. Vaisagova, J. Hetflejs, V. Chavavsky, J. Organomet. Chem., 22, 395 (1970).